PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-002842

(43) Date of publication of application: 07.01.2000

(51)Int.CI.

G02B 26/08

(21)Application number: 11-121696

(71)Applicant: CREO PROD INC

(22)Date of filing:

28.04.1999

(72)Inventor: GELBART DANIEL

(30)Priority

Priority number: 98 72753

Priority date: 04.05.1998

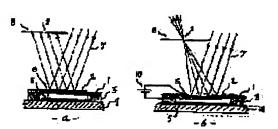
Priority country: US

(54) FAST DEFORMATION MIRROR LIGHT VALVE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mirror light valve which is provided with a light valve with highspeed response time, has a simple structure easy to work, and has one movable element (ribbon) for each spot.

SOLUTION: This mirror light valve has plural ribbons 1 arranged thereon which is deformable and focuses incident light, and adjusts light beam of one pixel by transforming this ribbon like a cylinder to form a reflecting mirror, reflecting a light beam, focusing the reflected light beam, and letting it pass through a slit 9. In this case, the ribbon structure gives a high contrast. and has a high-speed response time.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号 特開2000-2842 (P2000-2842A)

(43)公開日 平成12年1月7日(2000.1.7)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G02B 26/08

G 0 2 B 26/08

E

J

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 4 頁)

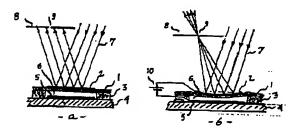
(21)出願番号 特願平11-121696 (71)出願人 599059645 クレオ・プロダクツ・インク (22)出願日 平成11年4月28日(1999.4.28) カナダ国、パーナピー ピー・シー、ブイ 5ジー-4エムアイ、ジルモア・ウェイ (31) 優先権主張番号 09/072753 3700 (32)優先日 平成10年5月4日(1998.5.4) (72) 発明者 ダニエル・ゲルバート (33)優先権主張国 米国 (US) カナダ国、パーナピー、ブイ5ジー-4エ ムアイ、ジルモア・ウェイ 3700、クレ オ・プロダクツ・インク内 (74)代理人 100071010 弁理士 山崎 行造 (外3名)

(54) 【発明の名称】 高速変形ミラーライトパルプ

(57)【要約】

【課題】 反応時間が高速なライトバルブを備え、単純構造でありかつ加工が容易であり、各スポットに対して1つの可動要素(リボン)を有するミラーライトバルブを提供する。

【解決手段】 変形可能な、入射光の焦点を合わせる複数のリボン(1)を配列し、このリボンを円筒状に変形させて反射鏡を形成し光線を反射させて反射光の焦点を合わせてスリット9を通過させることによって1ピクセルの光線を調整する。リボン構造は高コントラストを与え、かつ、応答時間が高速である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のアクセス可能なミラーであって、前記各ミラーは両端で支持されたリボンであり、かつ、電気信号によってほぼ円筒状に変形し、前記円筒状に変形したリボンは、入射光を1つの大きさに合焦させる円筒状のミラーとして作用するミラーを含んでなる高速変形可能なミラーライトパルブ。

【請求項2】 前記合焦した光は、線口径の孔を用いて 非合焦の光から分離される請求項1のライトバルブ。

【請求項3】 前記各リボンは非金属材料から作られ、 反射率を高める金属被覆を有する請求項1のライトバル ブ。

【請求項4】 前記各リポンは窒化ケイ素から作られ、前記ライトバルブを製造する方法はシリコンウェハース上にモノリシック集積回路を製作する方法と同一であるライトバルブ。

【請求項5】 前記電気信号によって発生させた静電力によって前記リポンを円筒状にたわませる請求項1のライトパルブ。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明はビームの調整に関し、特に変形するミラーのライトパルブ(光弁)を用いた光調整に関する。

【発明の背景】ライトバルブは、多数の光点を個々に調整する必要があるときに使用される。従来技術の公知の変形可能なミラーライトバルブは一般に次の3つのタイプに分けられる。

- a) 湾曲したとき又は傾斜したときに光を曲げるカンチレパーあるいはヒンジで取り付けられたタイプのもの。このカテゴリーでの最もよく知られた例はテキサス・インスツルメンツ(Texas Instruments)によって開発されたDMD技術である。
- b) 平らな薄膜を球面鏡に変形させて、光の焦点を合わせる膜ライトバルブ。
- c) 周期的なパターンを形成することによって光を回折 させる格子ライトパルブ。このカテゴリーでの最もよく 知られた例は、カリフォルニア州サニーペールのシリコ ンライトマシーン(Silicon Light Machine)によって開 発された格子ライトパルブ(格子光弁)である。このタ イプのものは従来技術の文献では、また、「周期的記録 システム」(cyclic recording systems)と呼ばれる。第 1のタイプのものの主な欠点は、典型的に10マイクロ セカンドのオーダーの遅い応答時間である。これはカン チレバーの低固有振動数及び必要とされる大きなたわみ のためである。2番目のタイプのものの主要な欠点は、 薄膜(メンブレン)がその全周囲で支持されているので 微細加工によって薄膜の下に空胴を造ることが難しく、 そのため加工が困難であることである。微細加工は、集 積回路の製造のために開発された標準プロセスを使用す るので、変形するミラーライトパルブに関して最も望ま

しい加工方法である。このタイプのモノリシックデバイ スを造ることが難しいため、微細加工技術と、薄膜接着 技術を必要とする多段階プロセスが要求される。そうい った膜装置の1例が米国特許第4,441,791号に開 示されている。この膜装置は薄膜があるのでモノリシッ クデパイスとして(すなわち、単一のシリコン片から) 製造することができない。3番目のタイプのものの主要 な欠点は、光学的効率の低さである。格子ライトバルブ には2つの使用方法がある。ゼロ次ビームと、1次ビー ムである。ゼロ次のものを用いる場合、コントラスト比 は低い。1次のものを使用する場合、それぞれの1次ビ 一ムがエネルギーの50%未満しか含んでいないので光 学効率は低い。格子ライトバルブ内のリボンを傾斜させ る「ブレーズ」として知られる方法を用い、あるいは、 次第にたわみが大きくなるように多数のリボンを撓ませ て1つのスポットを形成すること(すなわち、リボンを 「階段状」に撓ませて1つのスポットを形成すること) によって、そういった効率の低さを改善することができ る。これにより光のロスをいくらかを克服することがで きるが、いまだ各ライトスポットに多数のリボンを必要 とする。本発明の目的は、応答時間が短い格子ライトバ ルブを備える装置であって、構造が単純であり、かつ製 作が容易であり(より単純構造の装置構成部分を容易に 組立てることができる)、各スポットに対して1つの可 動要素のみを有する装置を提供することである。もう1 つの発明の目的は、ハイコントラストであり、高放射電 力を処理する高効率かつ高能力のライトパルブを作るこ とである。発明の主たる用途は線形ライトバルブである が、本発明を用いて、また2次元アレイを作ることもで きる。

【発明の要約】本発明は、公知の集積回路加工技術を用 いてシリコン基板上に微細加工される窒化ケイ素リボン アレイを使用する。これらのリポンを静電力によって撓 ませて円筒形反射器を形成する。反射率を髙めるため、 金属薄膜コーティング(典型的に、アルミニウム)をリ ボンの上面に堆積させる。効果的な円筒状のミラーを形 成するために必要とされるリボンのたわみは非常に小さ いので、応答時間は速く、そしてリポンを撓ませるため に必要な電圧は低い。窒化ケイ素の高い弾性率と、非常 に低い熱膨張率とを組み合わせることによって、装置 は、サーマルイメージング(熱画像形成)とレーザー投 写型ディスプレーにおいて生じる極めて高い放射電力に 耐えることができる。ライトバルブは「ブライトフィー ルド (brightfield) 」あるいは「ダークフィールド (d arkfield)」(シュリーレン)モードで使用することが できる。要約すると、本発明は、前者の加工性及び高速 性の利点と後者のシンプルさを組み合わせて、変形可能 なミラーライトパルブを作るために格子ライトパルブ用 に開発された加工方法を使う。

【発明の実施の形態】ここで図1に言及すると、リボン

1のアレイが、層3によりシリコン基板4から離されて 該シリコン基板4上に支持されている。層3は金属であ ってもよいし、非金属であってもよい。それぞれのリボ ンの下のエリア6は犠牲層微細加工プロセスを使って中 空にされる。リボン1の上面の金属コーティング2は、 電極かつ反射層として機能する。第2電極5を気室6の 下部に堆積させている。電極2,5はコンデンサを形成 する。両電極間に電圧10を印可することによって、リ ボン1は静電引張力のために撓む。 撓んだリボンの形は ほぼ円柱面となる。双曲線余弦関数がより正確な表現で あるであろうが、リボン長さよりもかなり小さいたわみ であるので、それらの関数間の差は重要ではない。光線 7はコーティング2によって反射される。装置が活動し ていないとき、反射光の大部分はストッパ8によってブ ロックされる。ストッパ8の細いスリット (線口径) 9 は、光線のうちの少量のみがそこを通過することを許容 する。図1-bに示すように装置が活動すると、円筒形 状のリボンにより反射光はスリット9において焦点が合 って、光の大部分が通過できるようになる。スリット9 とストッパ8の位置が反転されても、装置を同様に使う ことができることは明白である。この場合、非活動状態 において光の大部分はストッパを通過する。これらの2 つの作動モードはそれぞれ時々「ダークフィールド (da rkfield)」、「ブライトフィールド (brightfield) 」 と呼ばれる。この方法の主な利点は、典型的に1ミクロ ン以下という非常に小さいたわみであっても、効率的な オペレーションにとって十分であるということである。 スリット9の幅を広くすることで、この「ON」状態で 光の通過を増やすことができるが、漏れる光の量が増え るため「OFF」状態でのコントラストが低下する。適 正な値は、スリット9を円筒形ミラーの回折限界に相当 させることである。たわみ、焦点距離及びコントラスト の関係を得ることは容易である。リボンの長さが「」」 で、たわみ(装置が活動状態のとき)が「h」のとき、 曲率半径は約12/8hであり、等価焦点距離は12/16hであ る。スリット幅がほぼミラーの回折限界(可視光及び」 R光の場合の光学機器のf/#にほぼ等しく、単位はミク ロン)の場合、コントラストはビーム幅(これはリボン の長さと同じである)とスリット幅の比に等しい。従っ て、f/#≒I: |2/16h = 16h/| であり、これもまたスリ ット幅(単位はミクロン)に等しい。コントラストは16 h/l: l = 16hであり、ここで「h」はミクロン単位のた わみである。この値(コントラスト)はリボンの長さ」 に独立である。しかしながら、リボンの長さは応答時間 及び必要な駆動電圧に影響を与える。10:1のコント ラストレンジ(サーマルイメージングには十分である) の場合、h≒0.6ミクロンで、リボンの長さに独立であ る。このコントラスト比において光学的効率は75%以 上である。より低い効率が許容されるならば、より高い コントラストを達成できる。製作の正確な詳細は米国特

許第5,311,360号及び第5,661,592号に開 示されており、格子ライトバルブの製造に使われたステ ップとまったく同じであるので、ここでの詳述は省略す る。リボンの長さ1 = 500ミクロン、h =0.6ミクロ ンとすれば、50V以下の電圧で1マイクロ秒以下でス イッチ作動する装置を造ることができる。これにより、 ライトパルブだけではなく電子駆動装置をも同じ基板上 に加工することができる。リボン材料としてシリコンあ るいはアルミニウムの代わりに窒化ケイ素を用いる利点 は、応答時間が速く(より高い共振振動数のため)、よ り高電力操作機能があり(より低い熱膨張率と非常に高 い温度抵抗のため)、また長寿命(窒化ケイ素はアルミ ニウムより疲労しにくいため)であるためである。本発 明は、レーザー画像形成、特にIRに近いハイパワーレー ザーを使用するレーザー画像形成と、投写型ディスプレ 一の2分野で特に有用である。一例として、本発明のレ 一ザー画像形成を用いるシステムを図2に関して詳述す る。直線的に配列した複数のリボン1がシリコン基板4 上に一体的に形成されている。それぞれの活動状態のリ ボンは円筒状のミラーとなる。レーザー装置11は、円 柱状のレンズ12,13から作られた歪像ビームエキス パンダを使ってライン照明7を発生させている。多くの 他の方法をライン照明の生成のために使用することがで きることは明確である。照明のための特に有用な方法が 米国特許第5,517,359号に開示されている。スト ッパ8のスリット9は、活動状態のリボンから投射され る光を通過させ、一方、非活動状態のリボンから投射さ れる光の大部分をブロックする。レンズ14はリボン1 のイメージをドラム16上に設けた感光材料15上に形 成する。非活動状態のリボンで反射された光はストッパ 8によって阻止されるので、活動状態のリボンだけがマ 一ク17を作る。2次元走査及びデータ同期化のような こういった画像形成システムの他の詳細は、イメージ記 録の分野ではよく知られている。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1-aは、活動状態でない本発明の装置の断面を示す。図1-bは、活動状態の本発明の装置の断面を示す。

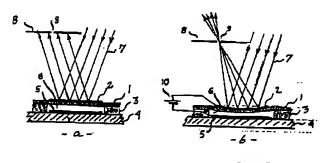
【図2】図2は、レーザー画像形成システムにおいて本 発明の装置を使用する例を示す。

【符号の説明】

- 1 リポン
- 2 金属コーティング (電極)
- 3 層
- 4 シリコン基板
- 5 第2電極
- 6 気室
- 7 光線
- 8 ストッパ
- 9 スリット (線口径)

10 電圧

【図1】



【図2】

